

キーワード:高信頼性、セラミックス、アルミナ、鋳込み成形、造粒粉、ミクロ制御

# 概要

セラミックスは、耐熱性、耐食性、耐薬品性 に優れ、プラスチック・金属材料に代わる工業 材料として利用されている。しかし、セラミッ クスは内部に亀裂、気泡等の欠陥を有し、この 欠陥に応力が加わると脆性破壊を引き起こすた め、強度のバラツキが大きく信頼性に欠けると いう欠点がある。

高度な製造技術や特別な施設・装置を必要と せず、一般的、簡便な製造方法により高強度で、 しかも高い信頼性を有するセラミックスを製造 する方法を開発した。

## 実験方法

易焼結性低ソーダアルミナ(AL160SG-3、昭和 電工製、平均粒径:0.64 μm)を用い、剥桙ン成 形法で試料を作製し試験を行った。

調整したアルミナ泥漿(泥漿濃度 70wt%)をス プレードライヤー装置を用いて造粒し顆粒を作 製した。これを1000、1100、1200、1300 で仮焼処理し、53 μm以下の顆粒を泥漿濃度



80wt%のアルミナ泥漿に10 ~ 50wt% 混合し、成 形体(40x75x12mm)を剥桙ン成形により作製し た。この成形体を1570、4h 焼成後、 JIS R 1601 に準じて試料を作製し、3 点曲げ強度を測 定後、ワイブル係数を算出した。得られた焼結 体の密度はアルキメデス法にて測定し、また SEM による破断面の観察およびX線による歪み の解析を試みた。図1 に実験のプロセスを示 す。

## 実験結果

上記条件で得られた全ての焼結体の密度は相 対密度98.5%以上の緻密な焼結体であることが わかった。1200 で仮焼処理された顆粒が 30wt%混合されたアルミナ焼結体は平均曲げ強 度が548.8MPa(通常のアルミナの1.4倍)ワ イブル係数が30(通常のアルミナの2.1倍)の 最高値を示した。この曲げ強度のワイブルプ ロットを図2に示す。また比較のために通常の アルミナ焼結体(顆粒なし、平均曲げ強度: 389.8MPa、ワイブル係数:14.8)についても示 す。この高強度・高ワイブル係数を有する成形 体および焼結体の破断面のSEM写真を図3に示 す。破壊は仮焼された顆粒の組織に強く影響を うけているのが観察された。





Photo1 30wt% 仮焼顆粒混合アルミナの破断面の SEM 写真 (A)成形体 (B)焼結体

# 図3 30 wt% 仮焼顆粒混合アルミナの 破断面の SEM 写真

この焼結体を作製するのに用いた1200 で仮 焼された顆粒のSEM写真(図4)をみると顆粒 の中央にスラリーが乾燥する際に形成された凹 の孔があり、ポロシメータによる細孔分布の測 定結果、約10µmの細孔に相当する。また、お よそ0.18µmの細孔径が累積細孔容積として約 80%もあり、1次粒子はまだ粒成長を始めてい ないが、1次粒子同士の距離が縮まり、ネック の形成がはじまり、少し密度の上がった仮焼顆 粒であることがわかる。

これらの少し密度の高い53µm以下の顆粒を 均一にAI203スラリー中に分散させた結果、 内部に圧縮および引っ張り応力をもった3次元 構造の焼結体が作製され、この構造が高強度・ 高信頼性実現の原因であると思われる。

X線による歪みの解析をWilson法で試みた。 その結果、仮焼顆粒のないアルミナ焼結体では 格子歪みが0%であるのに比べ、1200 仮焼顆粒 が30wt%混合されたアルミナ焼結体(平均曲げ 強度が548.8MPa、ワイブル係数が30の最高値 を示した)は、0.0091%の歪みが観察された。ヤ



April 1990 - 199 - 200 - 30 2246umacin. at 1200C

(B) x10000

### 図4 1200 で仮焼された顆粒のSEM 写真

ング率を4x10<sup>3</sup> MPaとすると、最大応力20MPaが 界面の仮焼粒子側には引っ張りの応力、また、 マトリックス側には圧縮応力として残留してい ることが明らかとなった。

図5に示すように、クラックは仮焼粒子の界 面あるいは内部に進展しやすく、また、ここか らマトリックス側に進展する時は圧縮応力のた め進展が抑制される。それ故、破壊源となる欠 陥サイズの上限がこの構造によって制限された 結果、高強度・高信頼性が実現された。

本研究は、地域産官学共同研究(H7~H9)の中 で大トー㈱と共同研究した成果の1つである。



欠陥サイズ

本件のお問い合わせがありましたら、化学環境部化学材料系 垣辻 篤まで。 Phone:0725-51-2655 (作成者 宮本 敬/1999年12月15日発行)